

会員の皆様へ

グローバルネットワーク部会

部会長 安部 征吾

～平成30年度技術者交流会のご案内～

大分県L S I クラスター形成推進会議では、会員企業の技術者の皆様をはじめ各層の方々を対象に技術者交流会を開催いたします。交流会にて人的ネットワークを構築し、ビジネスのヒント等にお役立ていただければと存じます。また今回の技術者交流会での講演会では、

「2018-19年の大型製品に見る半導体のトレンドと巨大変化を読む」

をタイトルとして、長期間半導体開発に携わってこられ現在半導体アナリストとして技術紙等でも多数執筆活動中など多方面でご活躍中の(株)テカナリエ社 CEO 清水洋治様 にご講演頂きます。

理論ではなく分解情報を基にしたエビデンスの内容であり会員の皆様には必ずご興味あるものと存じます。

【日時】 平成31年3月27日(水) 15:30～19:00

【場所】 大分センチュリーホテル (大分市府内町1-4-28 TEL:097-536-2777)

【プログラム】 技術者交流会

○ 講演会 15:30～17:00 (2階 桜の間)

概要

2018年の大型製品の分解解析(エビデンス)を中心に

① Apple製品/Google製品: チップ開封情報を交え

② NVIDIA、Intelなどのコンピューティング: AI情報も踏まえチップ開封情報含む、テスラ社のオートパイロット情報なども含む

③ 中国の大型製品: HUAWEI、DJI など

④ 日本の課題: 日本製品の分解、チップ情報を解説し問題点や課題を指摘

講師略歴

～2005年まで日立半導体でCPUを中心に開発、内1992-2005年 米シリコンバレーで次世代製品の開発、マーケット。

～2015年までルネサスエレクトロニクス車載部門の主管技師長、製品開発プロジェクトをメインとして活動

2016～現職 テカナリエ CEO、年間500製品分解、1000チップ開封し市場トレンド調査。技術開発に寄与。米RISC-Vのシルバースポンサーとなり次世代チップやシステム開発プロジェクトに参画中。各所でコラム執筆やセミナーなどを実施中

得意技: どんなチップも読める、スタセルを1日100セル作れる

○ 交流会 17:15～19:00 (3階 桐の間)

【参加対象者】 大分県L S I クラスター形成推進会議会員企業の方々

(ぜひ社内へ回報くださるようお願いいたします)

【参加費】 講演会は無料ですが交流会は参加費2千円/人を賜ります

【申込〆切】 3月20日(水)

【参加申込】 添付別紙にご記入の上Fax又はメール添付にて事務局までお送りください

【お問い合わせ】 大分県L S I クラスター形成推進会議事務局(担当:平沖、藤原、佐藤)

〒870-1117 大分市高江西1-4361-10 (大分県産業科学技術センター内)

Email: oita-lsi@columbus.or.jp

Tel/Fax: 097-596-7179